

【書類名】 明細書

【発明の名称】 素子基板、発光装置及び発光装置の駆動方法

【技術分野】

【０００１】

- 5 本発明は、電流を発光素子に供給するための手段と発光素子とが、複数の各画素に備えられた発光装置及び該発光装置の駆動方法に関する。

【背景技術】

【０００２】

- 10 発光素子は自ら発光するため視認性が高く、液晶表示装置（ＬＣＤ）で必要なバックライトが要らず薄型化に最適であると共に、視野角にも制限が無い。そのため近年、発光素子を用いた発光装置は、ＣＲＴやＬＣＤに代わる表示装置として注目されている。

【０００３】

- 15 発光素子の１つであるＯＬＥＤ（Organic Light Emitting Diode）は、電場を加えることで発生するルミネッセンス（Electroluminescence）が得られる電界発光材料を含む層（以下、電界発光層と記す）と、陽極層と、陰極層とを有している。電界発光層は陽極と陰極の間に設けられており、単層または複数の層で構成されている。これらの層の中に無機化合物を含んでいる場合もある。電界発光層におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る
20 際の発光（蛍光）と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光（リン光）とが含まれる。

【０００４】

- 次に、一般的な発光装置の画素の構成とその駆動について簡単に説明する。
図１０に示した画素は、ＴＦＴ８０、８１と、容量素子８２と、発光素子８３
25 とを有している。ＴＦＴ８０は、ゲートが走査線８５に接続されており、ソースとドレインが一方は信号線８４に、もう一方はＴＦＴ８１のゲートに接続されている。ＴＦＴ８１は、ソースが端子８６に接続されており、ドレインが発光素子８３の陽極に接続されている。発光素子８３の陰極は端子８７に接続さ

れている。容量素子 8 2 は T F T 8 1 のゲートとソース間の電圧を保持するように設けられている。また、端子 8 6、8 7 には、電源からそれぞれ所定の電圧が印加されており、互いに電圧差を有している。なお本明細書において電圧とは、特に記載のない限りグラウンドとの電位差を意味する。

5 【0005】

走査線 8 5 の電圧により T F T 8 0 がオンになると、信号線 8 4 に入力されたビデオ信号の電圧が T F T 8 1 のゲートに入力される。この入力されたビデオ信号の電圧に従って、T F T 8 1 のゲート電圧（ゲートとソース間の電圧差）が定まる。そして、該ゲート電圧によって流れる T F T 8 1 のドレイン電流は、発光素子 8 3 に供給され、発光素子 8 3 は供給された電流によって発光する。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

15 ところで、ポリシリコンで形成された T F T は、アモルファスシリコンで形成された T F T よりも電界効果移動度が高く、オン電流が大きいので、発光装置のトランジスタとしてより適している。しかし、ポリシリコンを用いて T F T を形成しても、その電気的特性は所詮単結晶シリコン基板に形成される M O S トランジスタの特性に匹敵するものではない。例えば、電界効果移動度は単結晶シリコンの 1 / 1 0 以下である。また、ポリシリコンを用いた T F T は、
20 結晶粒界に形成される欠陥に起因して、その特性にばらつきが生じやすいといった問題点を有している。

【0007】

図 1 0 に示した画素において、T F T 8 1 の閾値電圧が画素毎にばらつくと、
25 ビデオ信号の電圧が同じであっても T F T 8 1 のドレイン電流の大きさが画素間で異なり、結果的に発光素子 8 3 の輝度がばらついてしまうという問題があった。

【0008】

さらに、電界発光材料の劣化による発光素子の輝度の低下は、発光装置を実用化する上で重大な問題となっている。たとえ発光素子に供給する電流が一定であっても、電界発光材料が劣化すると輝度は低くなる。そしてその劣化の度合いは、発光する時間や流れる電流の量に依存するため、表示する画像によって画素毎の階調が異なると、各画素の発光素子の劣化に差が生じ、輝度にばらつきが生じるという問題があった。

【0009】

本発明は上述した問題に鑑み、TFTの特性の違いに起因する、画素間における発光素子の輝度のばらつきを抑えることができ、なおかつ電界発光材料の劣化に伴う発光素子の輝度の低下や輝度むらの発生を抑えることができる発光装置、発光装置の駆動方法及び素子基板の提案を課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0010】

本発明では、発光素子に電流を供給するためのトランジスタ（駆動用トランジスタ）に加え、スイッチング素子として機能するトランジスタ（電流制御用トランジスタ）を駆動用トランジスタに直列に接続する。駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタは共に同じ極性とし、なおかつゲート電極を互いに接続する。そして本発明では、駆動用トランジスタのチャネル長 L とチャネル幅 W の比 L/W を、電流制御用トランジスタの L/W よりも大きくし、駆動用トランジスタを飽和領域で、電流制御用トランジスタを線形領域で動作させる。具体的に駆動用トランジスタでは、 L を W より大きくし、より望ましくは L/W を $5/1$ 以上とする。また電流制御用トランジスタでは、 L が W と同じかそれより短くなるようにする。

【0011】

なお、本明細書において発光素子は、電流または電圧によって輝度が制御される素子を意味しており、OLED (Organic Light Emitting Diode) や、FED (Field Emission Display) に用いられているMIM型の電子源素子（電子放出素子）等を含んでいる。

【0012】

発光装置とは、発光素子が封止された状態にあるパネルと、該パネルにコントローラを含むIC等を実装した状態にあるモジュールとを含む。さらに本発明は、該発光装置を作製する過程における、発光素子が完成する前の一形態に
5 相当する素子基板に関し、該素子基板は、電流を発光素子に供給するための手段を複数の各画素に備える。

【0013】

さらに本発明では、駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタの極性がp型の場合、駆動用トランジスタの方が電流制御用トランジスタよりも閾値電
10 圧 V_{th} が高くなるようにする。逆に、駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタの極性がn型の場合、駆動用トランジスタの方が電流制御用トランジスタよりも閾値電圧 V_{th} が低くなるようにする。閾値電圧の制御は、導電型を付与する不純物のチャネル形成領域へのドーズ量等を調整することで、行なうことができる。電流制御用トランジスタは必ずノーマリーオフとし、駆動用
15 トランジスタはノーマリーオフであっても良いが、より望ましくはノーマリーオンとする。

【0014】

図1Aに、本発明の画素の一部を回路図で示す。101は駆動用トランジスタ、102は電流制御用トランジスタ、103は発光素子である。図1Aでは
20 駆動用トランジスタ101と電流制御用トランジスタ102が共にp型である場合を示しているが、n型であっても良い。駆動用トランジスタ101、電流制御用トランジスタ102及び発光素子103は直列に接続されており、2つのトランジスタ101、102のドレイン電流 I_d が発光素子103に供給されるような構成を有している。そして駆動用トランジスタ101と電流制御用
25 トランジスタ102は、互いにそのゲート電極が接続されており、端子106に与えられる電位が、共に駆動用トランジスタ101と電流制御用トランジスタ102のゲート電極に与えられる。

【0015】

そして、駆動用トランジスタ101のソース(S)に接続された端子104と発光素子103の陰極に接続された端子105間には電圧 V_{dd} が印加されている。駆動用トランジスタ101、電流制御用トランジスタ102及び発光素子103は全て直列に接続されているため、駆動用トランジスタ101のド
5 レイン電圧 V_{ds1} と、電流制御用トランジスタ102のドレイン電圧 V_{ds2} と、発光素子103の陽極と陰極間の電圧 V_{el} の和が、電圧 V_{dd} に相当する。

【0016】

なお、図1Aでは、駆動用トランジスタ101と発光素子103との間に電
10 流制御用トランジスタ102が設けられているが、本発明はこの構成に限定されない。電流制御用トランジスタ102は、駆動用トランジスタ101のドレイン電流が発光素子103に供給されるのを制御することができるように、接続されていれば良い。

【0017】

図1Bに、図1Aで示した駆動用トランジスタ101、電流制御用トランジ
15 スタ102及び発光素子103の電圧電流特性を示す。なお図1Bに示す電圧電流特性のグラフは、駆動用トランジスタ101のドレイン電圧 V_{ds1} に対するドレイン電流 I_d のグラフ110と、電流制御用トランジスタ102のドレイン電圧 V_{ds2} に対するドレイン電流 I_d のグラフ111と、電圧 V_{el}
20 に対する発光素子103に流れる電流のグラフ112を示している。

【0018】

駆動用トランジスタ101、電流制御用トランジスタ102及び発光素子103は直列に接続されているので、各素子を流れる電流の値 I_d は同じ高さになる。また駆動用トランジスタ101は飽和領域において、電流制御用トラン
25 ジスタ102は線形領域において動作しているので、グラフ110とグラフ112の交点(動作点) $n1$ におけるドレイン電流 I_{d1} の方が、グラフ111とグラフ112の交点(動作点) $n2$ におけるドレイン電流 I_{d2} よりも低い。よって各素子に流れる電流は I_{d1} となるため、駆動用トランジスタ101と

発光素子103は動作点n1において動作し、電流制御用トランジスタ102も、そのドレイン電流が I_{d1} となるように動作する。

【0019】

このとき、 V_{e1} は、陰極の電位と動作点の電位との間の電圧になる。また
5 $V_{ds1} + V_{ds2}$ は、端子106の電位と動作点の電位との間の電圧になる。
そして電流制御用トランジスタ102は線形領域で動作しているので、 $|V_{ds2}|$ は $|V_{e1}|$ や $|V_{ds1}|$ に比べて著しく小さい。従って、 $V_{dd} \approx V_{e1} + V_{ds1}$ であると言える。また動作点n1が飽和領域にある場合、駆動用トランジスタ101のドレイン電流 I_{d1} は、以下の数1に示す式に従う。な
10 お数1に示す式において、 $\beta = \mu C_0 W / L$ であり、 μ は移動度、 C_0 は単位面積あたりのゲート容量、 W / L はチャネル形成領域のチャネル幅 W とチャネル長 L の比である。

【0020】

【数1】

15
$$I_{d1} = \beta (V_{gs} - V_{th})^2 / 2$$

【0021】

数1に示す式から、飽和領域において電流 I_{d1} は V_{ds1} によって変化せず、 V_{gs} のみによって定まることがわかる。従って、電圧 V_{dd} が固定の値だとすると、発光素子の劣化によって V_{e1} が大きくなる代わりに V_{ds} が小さく
20 なくなっても、数1に示す式に従ってドレイン電流 I_d の値は一定に保たれる。
よって発光素子の輝度と電流は比例の関係にあるので、発光素子が劣化しても輝度の低下を抑えることができる。

【0022】

ちなみに、駆動用トランジスタ101と電流制御用トランジスタ102を共
25 に線形領域で動作させる場合は、ドレイン電圧 V_{ds1} と V_{ds2} の和に対して V_{e1} が著しく高く、 $V_{e1} \gg V_{ds1} + V_{ds2}$ となるので $V_{dd} \approx V_{e1}$ と言える。よって、発光素子が劣化しても V_{e1} はほぼ固定されていることになるので、輝度の低下が抑えられない。従って、駆動用トランジスタ10

1を飽和領域で動作させることによって、発光素子の劣化に伴う輝度の低下を抑えるという、線形領域における動作では得られない効果が得られると言える。

【0023】

しかし飽和領域は線形領域に比べて $|V_{th}|$ に対する $|V_{gs}|$ の比が小さいため、数1に示す式からわかるように閾値電圧 V_{th} のばらつきによって、発光素子に流れる電流が左右されやすいという問題がある。本発明では、閾値電圧の制御により、同じ高さのゲート電圧が与えられていても、ゲートオーバードライブ電圧（ゲート電圧 V_{gs} －閾値電圧 V_{th} ）の絶対値を、駆動用トランジスタ101よりも電流制御用トランジスタ102の方が大きくなるようにすることができる。具体的にはゲートオーバードライブ電圧は、駆動用トランジスタ101がp型の場合は負の値、n型の場合は正の値を有する。従って、飽和領域内のうち、 V_{gs} に対するオン電流の線形性がより高い領域に動作点を設定することができるので、ノーマリーオフの場合に比べて、閾値電圧やサブスレッシュヨルド係数、移動度などがばらついても、オン電流のばらつきを抑えることができる。

【0024】

さらに本発明では、 L/W を大きくすることによって飽和領域の線形性を高めることができるので、閾値電圧やサブスレッシュヨルド係数、移動度などのばらつきに起因するオン電流のばらつきを、より抑えることができる。そしてノーマリーオフの場合よりゲートオーバードライブ電圧が高いので、ゲート電圧の高さが同じでもより高いオン電流を得ることができ、 L/W を大きくすることによってオン電流が低くなるのを補うことができる。

【発明の効果】

【0025】

本発明は上記構成によって、トランジスタの特性の違いに起因する、画素間における発光素子の輝度のばらつきを抑えることができ、なおかつ電界発光材料の劣化に伴う発光素子の輝度の低下や輝度むらの発生を抑えることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0026】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。但し、本発明は多くの異なる態様で実施することが可能であり、本発明の趣旨及びその
5 範囲から逸脱することなくその形態及び詳細を様々に変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。

【0027】

(実施の形態1)

10 図2に、本発明の発光装置が有する画素の一実施形態を示す。図2に示す画素は、発光素子204と、ビデオ信号の画素への入力を制御するためのスイッチング素子として用いるトランジスタ（スイッチング用トランジスタ）201と、発光素子への電流の供給を制御する2つのトランジスタ202、203とを有している。本実施の形態では、トランジスタ202が駆動用トランジスタ、
15 トランジスタ203が電流制御用トランジスタに相当する。さらに本実施の形態のように、ビデオ信号の電位を保持するための容量素子205を画素に設けても良い。

【0028】

スイッチング用トランジスタ201は、nチャネル型であっても、p型であってもどちらでも良い。駆動用トランジスタ202及び電流制御用トランジスタ203は同じ極性を有する。本実施の形態では共にp型を有しているが、n
20 型であってもよい。そして駆動用トランジスタ202の閾値電圧が、電流制御用トランジスタ203の閾値電圧よりも高くなるように設定する。より望ましくは、駆動用トランジスタ202がノーマリーオンとなるようにする。さらに
25 本発明では、駆動用トランジスタ202のL/Wを、電流制御用トランジスタ203のL/Wよりも大きくし、駆動用トランジスタ202を飽和領域で、電流制御用トランジスタ203を線形領域で動作させる。具体的に駆動用トランジスタ202では、LをWより大きくし、より望ましくはL/Wを5/1以上

とする。また電流制御用トランジスタ203では、LがWと同じかそれより短くなるようにする。

【0029】

そしてスイッチング用トランジスタ201のゲートは、走査線 G_j ($j=1$
5 $\sim y$) に接続されている。スイッチング用トランジスタ201のソースとドレインは、一方が信号線 S_i ($i=1\sim x$) に、もう一方が駆動用トランジスタ202及び電流制御用トランジスタ203のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ202と電流制御用トランジスタ203は直列に接続されている。そして駆動用トランジスタ202及び電流制御用トランジスタ203は、電源
10 線 V_i ($i=1\sim x$) から供給される電流が、駆動用トランジスタ202及び電流制御用トランジスタ203のドレイン電流として発光素子204に供給されるように、電源線 V_i 、発光素子204と接続されている。本実施の形態では電流制御用トランジスタ203のソースが電源線 V_i ($i=1\sim x$) に接続され、駆動用トランジスタ202のドレインが発光素子204の画素電極に接
15 続される。

【0030】

発光素子204は陽極と陰極と、陽極と陰極との間に設けられた電界発光層とからなる。陽極が駆動用トランジスタ202または電流制御用トランジスタ203と接続している場合、陽極が画素電極、陰極が対向電極となる。逆に陰
20 極が駆動用トランジスタ202または電流制御用トランジスタ203と接続している場合、陰極が画素電極、陽極が対向電極となる。発光素子204の対向電極と、電源線 V_i のそれぞれには、発光素子204に順バイアス方向の電流が供給されるように、電源から電圧が与えられている。

【0031】

25 容量素子205が有する2つの電極は、一方は電源線 V_i に接続されており、もう一方は駆動用トランジスタ202及び電流制御用トランジスタ203のゲートに接続されている。容量素子205はスイッチング用トランジスタ201が非選択状態（オフ状態）にある時、駆動用トランジスタ202及び電流制御

用トランジスタ 203 のゲート電圧を保持するために設けられている。なお図 2 では容量素子 205 を設ける構成を示したが、本発明はこの構成に限定されず、容量素子 205 を設けない構成にしても良い。

【0032】

- 5 駆動用トランジスタ 202 のソースまたはドレインが発光素子 204 の陽極と接続されている場合、駆動用トランジスタ 202 は p チャネル型トランジスタであることが望ましい。また、駆動用トランジスタ 202 のソースまたはドレインが発光素子 204 の陰極と接続されている場合、駆動用トランジスタ 202 は n チャネル型トランジスタであることが望ましい。

10 【0033】

- 次に、図 2 に示した画素の駆動方法について説明する。図 2 に示した画素の動作は、書き込み期間と保持期間の 2 つの期間に分けて説明することができる。まず書き込み期間において走査線 G_j が選択されると、走査線 G_j にゲートが接続されているスイッチング用トランジスタ 201 がオンになる。そして、信号線 S₁ ~ S_x に入力されたビデオ信号が、スイッチング用トランジスタ 201 を介して駆動用トランジスタ 202 及び電流制御用トランジスタ 203 のゲートに入力される。図 3 A に、ビデオ信号によって駆動用トランジスタ 202 及び電流制御用トランジスタ 203 がオンの場合の動作を、図 3 B に、電流制御用トランジスタ 203 がオフの場合の動作を示す。なお、図 3 A ~ 図 3 D では動作を分かり易くするために、スイッチング素子として用いるスイッチング用トランジスタ 201 と電流制御用トランジスタ 203 をスイッチとして示す。

【0034】

- 図 3 A に示すように、ビデオ信号によって、駆動用トランジスタ 202 及び電流制御用トランジスタ 203 がオンになる場合は、電源線 V_i を介して電流が発光素子 204 に供給される。このとき電流制御用トランジスタ 203 は線形領域で動作しているため、発光素子 204 に流れる電流は、飽和領域で動作する駆動用トランジスタ 202 と発光素子 204 の電圧電流特性によって決まる。そして発光素子 204 は、供給される電流に見合った高さの輝度で発光す

る。

【0035】

また図3Bに示すように、ビデオ信号によって電流制御用トランジスタ203がオフになる場合は、発光素子の電流の供給は行なわれず、発光素子204は発光しない。なお本発明では、駆動用トランジスタ202がノーマリーオンであっても、電流制御用トランジスタ203がノーマリーオフなので、発光素子204に電流が供給されないように制御することができる。

【0036】

保持期間では、走査線G_jの電位を制御することでスイッチング用トランジスタ201をオフにし、書き込み期間において書き込まれたビデオ信号の電位を保持する。図3Cは、図3Aに示したように書き込み期間において駆動用トランジスタ202及び電流制御用トランジスタ203をオンにした場合の、保持期間の動作を示している。ビデオ信号の電位は容量素子205によって保持されているので、発光素子204への電流の供給は維持されている。また図3Dは、図3Bに示したように書き込み期間において電流制御用トランジスタ203をオフにした場合の、保持期間の動作を示している。ビデオ信号の電位は容量素子205によって保持されているので、書き込み期間と同様に、発光素子204への電流の供給は行なわれていない。

【0037】

なお本実施の形態で示した画素は、ビデオ信号がデジタルであってもアナログであってもよい。デジタルの場合は、1フレーム期間を複数の期間（サブフレーム期間）に分割し、各期間における発光の有無をビデオ信号で制御することで、階調を表現することができる。またアナログの場合、ビデオ信号の電位により駆動用トランジスタのオン電流を制御することで、階調を表現することができる。

【0038】

上記構成によって、トランジスタの特性の違いに起因する、画素間における発光素子の輝度のばらつきを抑えることができ、なおかつ電界発光材料の劣化

に伴う発光素子の輝度の低下や輝度むらの発生を抑えることができる。

【0039】

(実施の形態2)

本実施の形態では、本発明の発光装置が有する画素の、図2とは異なる形態
5 について説明する。

【0040】

図4Aに示す画素は、発光素子404と、スイッチング用トランジスタ401と、駆動用トランジスタ402と、電流制御用トランジスタ403と、書き込まれたビデオ信号の電位を消去するためのトランジスタ(消去用トランジスタ)406とを有している。スイッチング用トランジスタ401と消去用トランジスタ406は、nチャネル型であっても、p型であってもどちらでも良い。上記素子に加えて容量素子405を画素に設けても良い。駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403は同じ極性を有する。本実施の形態では共にp型を有しているが、n型であってもよい。そして駆動用トランジスタ402と電流制御用トランジスタ403の閾値電圧、 L/W の値及び動作領域に付いては、実施の形態1の場合と同様に設定すれば良い。
10
15

【0041】

スイッチング用トランジスタ401のゲートは、第1走査線 G_{aj} ($j=1\sim y$) に接続されている。スイッチング用トランジスタ401のソースとドレインは、一方が信号線 S_i ($i=1\sim x$) に、もう一方が駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403のゲートに接続されている。また消去用トランジスタ406のゲートは、第2走査線 G_{ej} ($j=1\sim y$) に接続されており、ソースとドレインは、一方が電源線 V_i ($i=1\sim x$) に、他方が駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403のゲートに接続されている。駆動用トランジスタ402と電流制御用トランジスタ403は直列に接続されている。そして駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403は、電源線 V_i から供給される電流が、駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403のドレイン電流として発光素子404
20
25

に供給されるように、電源線V_i、発光素子404と接続されている。図4Aでは電流制御用トランジスタ403のソースが電源線V_iに接続され、駆動用トランジスタ402のドレインが発光素子404の画素電極に接続される。発光素子404の対向電極と、電源線V_iのそれぞれには、発光素子404に順バイアス方向の電流が供給されるように、電源から電圧が与えられている。容量素子405が有する2つの電極は、一方は電源線V_iに接続されており、もう一方は駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403のゲートに接続されている。

【0042】

10 駆動用トランジスタ402のソースまたはドレインが発光素子404の陽極と接続されている場合、駆動用トランジスタ402はpチャネル型トランジスタであることが望ましい。また、駆動用トランジスタ402のソースまたはドレインが発光素子404の陰極と接続されている場合、駆動用トランジスタ402はnチャネル型トランジスタであることが望ましい。

15 【0043】

図4Aに示す画素は、その動作を書き込み期間、保持期間、消去期間と見分けて説明することができる。書き込み期間と保持期間におけるスイッチング用トランジスタ401、駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403の動作については、図2の場合と同様である。消去期間では、第2走査線G_{e j}が選択されて消去用トランジスタ406がオンになり、電源線V₁～V_xの電位が消去用トランジスタ406を介して駆動用トランジスタ402及び電流制御用トランジスタ403のゲートに与えられる。よって、電流制御用トランジスタ403がオフになるため、発光素子404に強制的に電流が供給されない状態を作り出すことができる。

25 【0044】

次に、本発明の発光装置が有する画素の、図2とは異なる別の形態について説明する。

【0045】

図４Ｂに示す画素は、発光素子４１４と、スイッチング用トランジスタ４１１と、駆動用トランジスタ４１３と、電流制御用トランジスタ４１２とを有している。上記素子に加えて容量素子４１５を画素に設けても良い。駆動用トランジスタ４１３及び電流制御用トランジスタ４１２は同じ極性を有する。本実施の形態では共にｐ型を有しているが、ｎ型であってもよい。そして駆動用トランジスタ４１３と電流制御用トランジスタ４１２の閾値電圧、 L/W の値及び動作領域に付いては、実施の形態１の場合と同様に設定すれば良い。図４Ｂに示す画素では図２とは異なり、駆動用トランジスタ４１３と発光素子４１４との間に、電流制御用トランジスタ４１２が設けられている。このように、電流制御用トランジスタ４１２は駆動用トランジスタ４１３のドレイン電流の発光素子４１４への供給を制御できる位置に設けられていれば良い。

【００４６】

なお素子基板は、本発明の発光装置を作製する過程における、発光素子が完成する前の一形態に相当する。

【００４７】

本発明の発光装置において用いられるトランジスタは、単結晶シリコンを用いて形成されたトランジスタであっても良いし、ＳＯＩを用いたトランジスタであっても良いし、多結晶シリコン（ポリシリコン）やアモルファスシリコンを用いた薄膜トランジスタであっても良い。また、有機半導体を用いたトランジスタであっても良いし、カーボンナノチューブを用いたトランジスタであってもよい。また本発明の発光装置の画素に設けられたトランジスタは、シングルゲート構造を有していても良いし、ダブルゲート構造やそれ以上のゲート電極を有するマルチゲート構造であっても良い。

【実施例１】

【００４８】

本実施例では、図４Ａに示した画素の、上面図の一実施例について説明する。図５に本実施例の画素の上面図を示す。１００１は信号線、１００２は電源線に相当し、１００４は第１走査線、１００３は第２走査線に相当する。本実施

例では、信号線1001と電源線1002は同じ導電膜で形成し、第1走査線1004と第2走査線1003は同じ導電膜で形成する。また1005はスイッチング用トランジスタであり、第1走査線1004の一部がそのゲート電極として機能する。また1006は消去用トランジスタであり、第2走査線1003の一部がそのゲート電極として機能する。1007は駆動用トランジスタ、1008は電流制御用トランジスタに相当する。駆動用トランジスタ1007は、そのL/Wが電流制御用トランジスタ1008よりも大きくなるように、活性層が曲がりくねっている。1009は画素電極に相当し、電界発光層や陰極（共に図示せず）と重なる領域（発光エリア）1010において発光する。

10 【0049】

なお本発明の上面図は本の一実施例であり、本発明はこれに限定されないことは言うまでもない。

【実施例2】

【0050】

15 本実施例では、駆動用トランジスタの構造の一実施例について説明する。図6に、本実施例の駆動用トランジスタのチャネル長方向における断面図を示す。図6に示す駆動用トランジスタは、活性層601と、活性層601に接するゲート絶縁膜602と、ゲート絶縁膜602を間に挟んで活性層601と重なっているゲート電極603とを有している。なお図6ではゲート電極603が1層の導電膜で構成されているが、2層以上の導電膜で構成されていても良い。

【0051】

25 活性層601は、ゲート絶縁膜602を間に挟んでゲート電極603と重なっているチャネル形成領域604と、チャネル形成領域604を間に挟んで存在するソース領域605及びドレイン領域606と、ソース領域605及びドレイン領域606とチャネル形成領域604の間に存在するLDD領域607とを有している。本発明では、チャネル形成領域604に添加する不純物領域の濃度を調整することで、閾値電圧を制御している。そして本発明では、駆動用トランジスタを飽和領域で動作させる。

【0052】

飽和領域では、ドレイン接合部の空乏層が張り出しており、ドレイン端で反転層（チャンネル）が消滅した状態となっている。このチャンネルが存在する部分とチャンネルが消滅した部分との境界点をピンチオフ点と呼ぶ。そしてキャリアは、ドレイン電界によってピンチオフ点からドレイン領域に吸引されることで移動する。よって、ドレイン電流の高さは、チャンネルを通過することができるキャリアの数及びピンチオフ点からドレイン領域の間のキャリアが乗り越えなくてはならないポテンシャル障壁の高さによって決まる。

【0053】

10 ピンチオフ点がチャンネル形成領域604内に存在すると、ポテンシャル障壁の高さは、当該チャンネル形成領域604における不純物濃度よりも、その結晶性に依存する。よって活性層に用いられている半導体膜の結晶性がばらついていると、ポテンシャル障壁の高さがその結晶性に依存して決まるので、ドレイン電流の大きさもばらつく。そこで本実施例では、ピンチオフ点がドレイン領域606側のLDD領域607内に形成されるように、そのドレイン電圧、LDD領域における不純物濃度等を調整することで、その位置を制御する。ピンチオフ点がドレイン領域606側のLDD領域607内にあることで、ポテンシャル障壁の高さは半導体膜の結晶性よりもLDD領域内の不純物濃度に依存する。従って、結晶性ばらつきに起因したドレイン電流のばらつきを抑制する
15
20 ことができる。

【実施例3】

【0054】

本実施例では、本発明の発光装置に用いられる信号線駆動回路と、走査線駆動回路の構成について説明する。図7Aは信号線駆動回路701のブロック
25 図であり、シフトレジスタ702、ラッチA703、ラッチB704を有している。信号線駆動回路701において、シフトレジスタ702にクロック信号（CLK）およびスタートパルス（SP）が入力される。シフトレジスタ702は、これらのクロック信号（CLK）およびスタートパルス（SP）に基づ

きタイミング信号を順に発生させ、バッファ等（図示せず）を通して後段の回路へタイミング信号を順次供給する。

【0055】

シフトレジスタ702からのタイミング信号は、バッファ等によって緩衝増幅される。タイミング信号が供給される配線には、多くの回路あるいは素子が接続されているために負荷容量（寄生容量）が大きい。この負荷容量が大きいために生ずるタイミング信号の立ち上がりまたは立ち下がりの”鈍り”を防ぐために、このバッファが設けられる。なおバッファは必ずしも設ける必要はない。バッファによって緩衝増幅されたタイミング信号は、ラッチA703に供給される。ラッチA703は、nビットのデジタルのビデオ信号を処理する複数のステージのラッチを有している。ラッチA703は、前記タイミング信号が入力されると、信号線駆動回路701の外部から供給されるnビットのデジタルのビデオ信号を順次取り込み、保持する。

【0056】

15 なお、ラッチA703にビデオ信号を取り込む際に、ラッチA703が有する複数のステージのラッチに、順にビデオ信号を入力しても良い。しかし本発明はこの構成に限定されない。ラッチA703が有する複数のステージのラッチをいくつかのグループに分け、グループごとに並行して同時にビデオ信号を入力する、いわゆる分割駆動を行っても良い。このときのグループ数を分割数と呼ぶ。例えば4つのステージごとにラッチをグループに分けた場合、4分割で分割駆動すると言う。全てのラッチにA703にデータが書き込まれると、ラッチB704にラッチシグナル（Latch Signal）が供給される。この瞬間、ラッチA703に書き込まれ保持されているビデオ信号は、全ステージのラッチB704に一斉に送られ、書き込まれる。このラッチにA703からラッチ
20 B704にデータが送られる期間をラッチ期間と呼ぶ。

【0057】

ビデオ信号をラッチB704に送出し終えたラッチA703には、シフトレジスタ702からのタイミング信号に基づき、ビデオ信号の書き込みが再び行

われる。この2順目の1ライン期間中には、ラッチB704に書き込まれ、保持されているビデオ信号が信号線に入力される。

【0058】

図7Bは走査線駆動回路の構成を示すブロック図である。走査線駆動回路705は、それぞれシフトレジスタ706、バッファ707を有している。また場合によってはレベルシフタを有していても良い。走査線駆動回路705において、シフトレジスタ706からのタイミング信号がバッファ707に供給され、対応する走査線（あるいは第1走査線、第2走査線）に供給される。走査線には、1ライン分の画素のスイッチング用トランジスタ（あるいは消去用トランジスタ）のゲートが接続されている。そして、1ライン分の画素のスイッチング用トランジスタ（あるいは消去用トランジスタ）を一斉にONにしなくてはならないので、バッファは大きな電流を流すことが可能なものが用いられる。

【実施例4】

15 【0059】

本実施例では、本発明の発光装置の外観について、図8を用いて説明する。図8は、トランジスタが形成された素子基板をシーリング材によって封止することによって形成された発光装置の上面図であり、図8Bは、図8AのA-A'における断面図、図8Cは図8AのB-B'における断面図である。

20 【0060】

基板4001上に設けられた画素部4002と、信号線駆動回路4003と、走査線駆動回路4004a、bとを囲むようにして、シール材4009が設けられている。また画素部4002と、信号線駆動回路4003と、走査線駆動回路4004a、4004bとの上にカバー材4008が設けられている。よって画素部4002と、信号線駆動回路4003と、走査線駆動回路4004a、4004bとは、基板4001とシール材4009とカバー材4008とによって、充填材4210で密封されている。

【0061】

また基板4001上に設けられた画素部4002と、信号線駆動回路4003と、走査線駆動回路4004a、4004bとは、複数のトランジスタを有している。図8Bでは代表的に、下地膜4010上に形成された、信号線駆動回路4003に含まれる駆動トランジスタ（但し、ここではnチャネル型トランジスタとpチャネル型トランジスタを図示する）4201及び画素部4002に含まれるトランジスタ4202を図示した。

【0062】

駆動トランジスタ4201及びトランジスタ4202上には層間絶縁膜（平坦化膜）4301が形成され、その上にトランジスタ4202のドレインと電気的に接続する陽極（陽極）4203が形成される。陽極4203としては仕事関数の大きい透明導電膜が用いられる。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物、酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものをを用いても良い。

15 【0063】

そして、陽極4203の上には絶縁膜4302が形成され、絶縁膜4302は陽極4203の上に開口部が形成されている。この開口部において、陽極4203の上には電界発光層4204が形成される。電界発光層4204は公知の有機の電界発光材料または無機の電界発光材料を用いることができる。また、有機の電界発光材料には低分子系（モノマー系）材料と高分子系（ポリマー系）材料があるがどちらを用いても良い。電界発光層4204の形成方法は公知の蒸着技術もしくは塗布法技術を用いれば良い。また、電界発光層の構造は正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層または電子注入層を自由に組み合わせて積層構造または単層構造とすれば良い。

25 【0064】

電界発光層4204の上には遮光性を有する導電膜（代表的にはアルミニウム、銅もしくは銀を主成分とする導電膜またはそれらと他の導電膜との積層

膜) からなる陰極 4 2 0 5 が形成される。また、陰極 4 2 0 5 と電界発光層 4 2 0 4 の界面に存在する水分や酸素は極力排除しておくことが望ましい。従って、電界発光層 4 2 0 4 を窒素または希ガス雰囲気中で形成し、酸素や水分に触れさせないまま陰極 4 2 0 5 を形成するといった工夫が必要である。本実施例
5 5 ではマルチチャンバー方式(クラスターツール方式)の成膜装置を用いることで上述のような成膜を可能とする。そして陰極 4 2 0 5 は所定の電圧が与えられている。

【0065】

以上のようにして、陽極 4 2 0 3、電界発光層 4 2 0 4 及び陰極 4 2 0 5 からなる発光素子 4 3 0 3 が形成される。そして発光素子 4 3 0 3 を覆うように、
10 絶縁膜 4 3 0 2 上に保護膜 4 2 0 9 が形成されている。保護膜 4 2 0 9 は、発光素子 4 3 0 3 に酸素や水分等が入り込むのを防ぐのに効果的である。

【0066】

4 0 0 5 a は電源線に接続された引き回し配線であり、トランジスタ 4 2 0
15 2 のソースに電氣的に接続されている。引き回し配線 4 0 0 5 a はシール材 4 0 0 9 と基板 4 0 0 1 との間を通り、異方導電性フィルム 4 3 0 0 を介して F P C 4 0 0 6 が有する F P C 用配線 4 3 0 1 に電氣的に接続される。

【0067】

カバー材 4 0 0 8 としては、ガラス材、金属材(代表的にはステンレス材)、
20 セラミックス材、プラスチック材(プラスチックフィルムも含む)を用いることができる。プラスチック材としては、F R P (F i b e r g l a s s - R e i n f o r c e d P l a s t i c s) 板、P V F (ポリビニルフルオライド)フィルム、マイラーフィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用いることができる。また、アルミニウムホイルを P V F フィルム
25 やマイラーフィルムで挟んだ構造のシートを用いることもできる。

【0068】

但し、発光素子からの光の放射方向がカバー材側に向かう場合にはカバー材

は透明でなければならない。その場合には、ガラス板、プラスチック板、ポリエステルフィルムまたはアクリルフィルムのような透明物質を用いる。

【0069】

- また、充填材4210としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体の他に、
5 紫外線硬化樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、PVC（ポリビニルクロライド）、アクリル、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、PVB（ポリビニルブチラル）またはEVA（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。本実施例では充填材として窒素を用いた。

【0070】

- 10 また充填材4210を吸湿性物質（好ましくは酸化バリウム）もしくは酸素を吸着しうる物質にさらしておくために、カバー材4008の基板4001側の面に凹部4007を設けて吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207を配置する。そして、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207が飛び散らないように、凹部カバー材4208によって吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207は凹部4007に保持されている。なお凹部カバー材4208は目の細かいメッシュ状になっており、空気や水分は通し、吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207は通さない構成になっている。吸湿性物質または酸素を吸着しうる物質4207を設けることで、発光素子4303の劣化を抑制できる。

20 【0071】

- 図8Cに示すように、陽極4203が形成されると同時に、引き回し配線4005a上に接するように導電性膜4203aが形成される。また、異方導電性フィルム4300は導電性フィラー4300aを有している。基板4001とFPC4006とを熱圧着することで、基板4001上の導電性膜4203aとFPC4006上のFPC用配線4301とが、導電性フィラー4300aによって電氣的に接続される。

【実施例5】

【0072】

発光素子を用いた発光装置は自発光型であるため、液晶ディスプレイに比べ、明るい場所での視認性に優れ、視野角が広い。従って、様々な電子機器の表示部に用いることができる。

【 0 0 7 3 】

5 本発明の発光装置を用いた電子機器として、ビデオカメラ、デジタルカメラ、
ゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）、ナビゲーションシ
ステム、音響再生装置（カーオーディオ、オーディオコンポ等）、ノート型パ
ーソナルコンピュータ、ゲーム機器、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、
携帯電話、携帯型ゲーム機または電子書籍等）、記録媒体を備えた画像再生装
10 置（具体的にはDVD：Digital Versatile Disc）等の記録媒体を再生し、そ
の画像を表示しうるディスプレイを備えた装置）などが挙げられる。特に、斜
め方向から画面を見る機会が多い携帯情報端末は、視野角の広さが重要視され
るため、発光装置を用いることが望ましい。それら電子機器の具体例を図9に
示す。

15 【 0 0 7 4 】

図9Aは表示装置であり、筐体2001、支持台2002、表示部2003、
スピーカー部2004、ビデオ入力端子2005等を含む。本発明の発光装置
を表示部2003に用いることで、本発明の表示装置が完成する。発光装置は
自発光型であるためバックライトが必要なく、液晶ディスプレイよりも薄い表
20 示部とすることができる。なお、発光素子表示装置は、パソコン用、TV放送
受信用、広告表示用などの全ての情報表示用表示装置が含まれる。

【 0 0 7 5 】

図9Bはデジタルスチルカメラであり、本体2101、表示部2102、受
像部2103、操作キー2104、外部接続ポート2105、シャッター21
25 06等を含む。本発明の発光装置を表示部2102に用いることで、本発明の
デジタルスチルカメラが完成する。

【 0 0 7 6 】

図9Cはノート型パーソナルコンピュータであり、本体2201、筐体2202、表示部2203、キーボード2204、外部接続ポート2205、ポインティングマウス2206等を含む。本発明の発光装置を表示部2203に用いることで、本発明のノート型パーソナルコンピュータが完成する。

5 【0077】

図9Dはモバイルコンピュータであり、本体2301、表示部2302、スイッチ2303、操作キー2304、赤外線ポート2305等を含む。本発明の発光装置を表示部2302に用いることで、本発明のモバイルコンピュータが完成する。

10 【0078】

図9Eは記録媒体を備えた携帯型の画像再生装置（具体的にはDVD再生装置）であり、本体2401、筐体2402、表示部A2403、表示部B2404、記録媒体（DVD等）読み込み部2405、操作キー2406、スピーカ一部2407等を含む。表示部A2403は主として画像情報を表示し、表示部B2404は主として文字情報を表示する。なお、記録媒体を備えた画像再生装置には家庭用ゲーム機器なども含まれる。本発明の発光装置を表示部A2403、表示部B2404に用いることで、本発明の画像再生装置が完成する。

 【0079】

20 図9Fはゴーグル型ディスプレイ（ヘッドマウントディスプレイ）であり、本体2501、表示部2502、アーム部2503を含む。本発明の発光装置を表示部2502に用いることで、本発明のゴーグル型ディスプレイが完成する。

 【0080】

25 図9Gはビデオカメラであり、本体2601、表示部2602、筐体2603、外部接続ポート2604、リモコン受信部2605、受像部2606、バッテリー2607、音声入力部2608、操作キー2609、接眼部2610

等を含む。本発明の発光装置を表示部２６０２に用いることで、本発明のビデオカメラが完成する。

【００８１】

ここで図９Ｈは携帯電話であり、本体２７０１、筐体２７０２、表示部２
５ ０３、音声入力部２７０４、音声出力部２７０５、操作キー２７０６、外部接
続ポート２７０７、アンテナ２７０８等を含む。なお、表示部２７０３は黒色
の背景に白色の文字を表示することで携帯電話の消費電流を抑えることができ
る。本発明の発光装置を表示部２７０３に用いることで、本発明の携帯電話が
完成する。

１０ 【００８２】

なお、将来的に有機の電界発光材料の発光輝度が高くなれば、出力した画像
情報を含む光をレンズ等で拡大投影してフロント型若しくはリア型のプロジェ
クターに用いることも可能となる。

【００８３】

１５ また、上記電子機器はインターネットやＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）などの
電子通信回線を通じて配信された情報を表示することが多くなり、特に動画情
報を表示する機会が増してきている。有機の電界発光材料の応答速度は非常に
高いため、発光装置は動画表示に好ましい。

【００８４】

２０ また、発光装置は発光している部分が電力を消費するため、発光部分が極力
少なくなるように情報を表示することが望ましい。従って、携帯情報端末、特
に携帯電話や音響再生装置のような文字情報を主とする表示部に発光装置を用
いる場合には、非発光部分を背景として文字情報を発光部分で形成するように
駆動することが望ましい。

２５ 【００８５】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に用
いることが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例１～６に示したい

ずれの構成の発光装置を用いても良い。

【実施例 6】

【0086】

本発明で用いることができるトランジスタは、アモルファスシリコンで形成
5 されていても良い。アモルファスシリコンでトランジスタを形成すると、結晶
化のプロセスを設けずに済むので、作製方法を簡略化することができ、低コス
ト化が図れる。ただしアモルファスシリコンで形成されたトランジスタは、p
型よりもn型の方が、移動度が高く、発光装置の画素に用いるのにより適して
いる。本実施例では、駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタがn型の
10 場合における、画素の断面構造について説明する。

【0087】

図11Aに、駆動用トランジスタ6001がn型で、発光素子6002から
発せられる光が陽極6005側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。図11
Aでは、発光素子6002の陰極6003と駆動用トランジスタ6001が電
15 氣的に接続されており、陰極6003上に電界発光層6004、陽極6005
が順に積層されている。陰極6003は仕事関数が小さく、なおかつ光を反射
する導電膜であれば公知の材料を用いることができる。例えば、Ca、Al、
CaF、MgAg、AlLi等が望ましい。そして電界発光層6004は、単
数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもど
20 ちらでも良い。複数の層で構成されている場合、陰極6003上に電子注入層、
電子輸送層、発光層、ホール輸送層、ホール注入層の順に積層する。なおこれ
らの層を全て設ける必要はない。陽極6005は光を透過する透明導電膜を用
いて形成し、例えばITOの他、酸化インジウムに2～20%の酸化亜鉛(ZnO)
を混合した透明導電膜を用いても良い。

25 【0088】

陰極6003と、電界発光層6004と、陽極6005とが重なっている部
分が発光素子6002に相当する。図11Aに示した画素の場合、発光素子6
002から発せられる光は、白抜きの矢印で示すように陽極6005側に抜け

る。

【0089】

図11Bに、駆動用トランジスタ6011がn型で、発光素子6012から
発せられる光が陰極6013側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。図11
5 Bでは、駆動用トランジスタ6011と電氣的に接続された透明導電膜601
7上に、発光素子6012の陰極6013が成膜されており、陰極6013上
に電界発光層6014、陽極6015が順に積層されている。そして陽極60
15を覆うように、光を反射または遮蔽するための遮蔽膜6016が成膜され
ている。陰極6013は、図11Aの場合と同様に、仕事関数が小さい導電膜
10 であれば公知の材料を用いることができる。ただしその膜厚は、光を透過する
程度とする。例えば20nmの膜厚を有するAlを、陰極6013として用い
ることができる。そして電界発光層6014は、図11Aと同様に、単数の層
で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらで
も良い。陽極6015は光を透過する必要はないが、図11Aと同様に、透明
15 導電膜を用いて形成することができる。そして遮蔽膜6016は、例えば光を
反射する金属等を用いることができるが、金属膜に限定されない。例えば黒の
顔料添加した樹脂等を用いることもできる。

【0090】

陰極6013と、電界発光層6014と、陽極6015とが重なっている部
20 分が発光素子6012に相当する。図11Bに示した画素の場合、発光素子6
012から発せられる光は、白抜きの矢印で示すように陰極6013側に抜け
る。

【0091】

なお本実施例では、駆動用トランジスタと発光素子が電氣的に接続されてい
25 る例を示したが、駆動用トランジスタと発光素子との間に電流制御用トランジ
スタが接続されている構成であってもよい。

【実施例7】

【0092】

本実施例では、駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタがp型の場合における、画素の断面構造について説明する。

【0093】

図12Aに、駆動用トランジスタ6021がp型で、発光素子6022から
5 発せられる光が陽極6023側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。図12
Aでは、発光素子6022の陽極6023と駆動用トランジスタ6021が電
氣的に接続されており、陽極6023上に電界発光層6024、陰極6025
が順に積層されている。陰極6025は仕事関数が小さく、なおかつ光を反射
する導電膜であれば公知の材料を用いることができる。例えば、Ca、Al、
10 CaF、MgAg、AlLi等が望ましい。そして電界発光層6024は、単
数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもど
ちらでも良い。複数の層で構成されている場合、陽極6023上にホール注入
層、ホール輸送層、発光層、電子輸送層、電子注入層の順に積層する。なおこ
れらの層を全て設ける必要はない。陽極6023は光を透過する透明導電膜を
15 用いて形成し、例えばITOの他、酸化インジウムに2～20%の酸化亜鉛
(ZnO)を混合した透明導電膜を用いても良い。

【0094】

陽極6023と、電界発光層6024と、陰極6025とが重なっている部
分が発光素子6022に相当する。図12Aに示した画素の場合、発光素子6
20 022から発せられる光は、白抜きの矢印で示すように陽極6023側に抜け
る。

【0095】

図12Bに、駆動用トランジスタ6031がp型で、発光素子6032から
発せられる光が陰極6035側に抜ける場合の、画素の断面図を示す。図12
25 Bでは、駆動用トランジスタ6031と電氣的に接続された配線6037上に、
発光素子6032の陽極6033が成膜されており、陽極6033上に電界発
光層6034、陰極6035が順に積層されている。上記構成によって、陽極
6033において光が透過しても、該光は配線6037において反射される。

陰極 6035 は、図 12A の場合と同様に、仕事関数が小さい導電膜であれば公知の材料を用いることができる。ただしその膜厚は、光を透過する程度とする。例えば 20 nm の膜厚を有する Al を、陰極 6035 として用いることができる。そして電界発光層 6034 は、図 12A と同様に、単数の層で構成されていても、複数の層が積層されるように構成されていてもどちらでも良い。陽極 6033 は光を透過する必要はないが、図 12A と同様に、透明導電膜を用いて形成することができる。

【0096】

陽極 6033 と、電界発光層 6034 と、陰極 6035 とが重なっている部分が発光素子 6032 に相当する。図 12B に示した画素の場合、発光素子 6032 から発せられる光は、白抜きの矢印で示すように陰極 6035 側に抜ける。

【0097】

なお本実施例では、駆動用トランジスタと発光素子が電氣的に接続されている例を示したが、駆動用トランジスタと発光素子との間に電流制御用トランジスタが接続されている構成であってもよい。

【実施例 8】

【0098】

本実施例では、駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタが共にボトムゲート型の場合の、画素の断面構造について説明する。

【0099】

図 13A に、本実施例の画素の断面図を示す。6501 は駆動用トランジスタ、6502 は電流制御用トランジスタに相当する。駆動用トランジスタ 6501 は、絶縁表面を有する基板 6500 上に形成されたゲート電極 6503 と、ゲート電極 6503 を覆うように基板 6500 上に形成されたゲート絶縁膜 6504 と、ゲート絶縁膜 6504 を間に挟んでゲート電極 6503 と重なる位置に形成された半導体膜 6505 とを有している。半導体膜 6505 は、ソース又はドレインとして機能する、導電性を付与する不純物が添加された 2 つの

不純物領域 6 5 0 6 a、6 5 0 6 b を有している。そして不純物領域 6 5 0 6 a は配線 6 5 0 8 と接続されている。

【0 1 0 0】

電流制御用トランジスタ 6 5 0 2 は、駆動用トランジスタ 6 5 0 1 と同様に、
5 絶縁表面を有する基板 6 5 0 0 上に形成されたゲート電極 6 5 1 0 と、ゲート電極 6 5 1 0 を覆うように基板 6 5 0 0 上に形成されたゲート絶縁膜 6 5 0 4 と、ゲート絶縁膜 6 5 0 4 を間に挟んでゲート電極 6 5 1 0 と重なる位置に形成された半導体膜 6 5 1 1 とを有している。半導体膜 6 5 1 1 は、ソース又は
10 領域 6 5 1 2 a、6 5 1 2 b を有している。そして不純物領域 6 5 1 2 a は、配線 6 5 1 3 を介して駆動用トランジスタ 6 5 0 1 が有する不純物領域 6 5 0 6 b と接続されている。

【0 1 0 1】

駆動用トランジスタ 6 5 0 1 及び電流制御用トランジスタ 6 5 0 2 は、共に
15 絶縁膜で形成された保護膜 6 5 0 7 で覆われている。そして、保護膜 6 5 0 7 に形成されたコンタクトホールを介して、配線 6 5 0 8 が陽極 6 5 0 9 と接続されている。また、駆動用トランジスタ 6 5 0 1 及び電流制御用トランジスタ 6 5 0 2 と、保護膜 6 5 0 7 は層間絶縁膜 6 5 2 0 で覆われている。層間絶縁膜 6 5 2 0 は開口部を有しており、該開口部において陽極 6 5 0 9 が露出して
20 いる。陽極 6 5 0 9 上には電界発光層 6 5 2 1 と、陰極 6 5 2 2 が形成されている。

【0 1 0 2】

図 1 3 A では、駆動用トランジスタ 6 5 0 1 が有する半導体膜 6 5 0 5 のチャネル形成領域に n 型の導電性を付与する不純物をイオンドーピング法などにより添加することで、駆動用トランジスタ 6 5 0 1 がノーマリーオン（ディプリーション型）となるように閾値電圧を制御する。なお電流制御用トランジスタ 6 5 0 2 は、ノーマリーオフ（エンハンスメント型）とする。

【0 1 0 3】

図13Bに、図13Aとは異なる本実施例の画素の断面図を示す。6601は駆動用トランジスタ、6602は電流制御用トランジスタに相当する。駆動用トランジスタ6601と電流制御用トランジスタ6602の構造は、図13Aの場合と同じである。ただし図13Bでは、駆動用トランジスタ6601が、
5 電流制御用トランジスタ6602を覆っている層間絶縁膜6603上に形成されている。そして、層間絶縁膜6603に形成されたコンタクトホールを介して、配線6604により、駆動用トランジスタ6601と電流制御用トランジスタ6602が電氣的に接続されている。

【0104】

10 図13Bでは、駆動用トランジスタ6601が有する半導体膜6605は、成膜の際にn型を付与する不純物を添加し、ノーマリーオン（ディプリーション型）となるように閾値電圧を制御する。

【0105】

15 なお、図13A、図13Bでは、駆動用トランジスタと電流制御用トランジスタが共にn型である場合について説明したが、p型であってもよい。この場合、駆動用トランジスタの閾値を制御するための不純物はp型を用いる。

【実施例9】

【0106】

20 本実施例では、アモルファスシリコンで形成されたトランジスタを画素部に用いた、本発明の発光装置の外観について説明する。本実施例では、画素部への各種信号の供給を行なう信号線駆動回路や走査線駆動回路を、パネルとは別個に作製し、FPC等を用いてパネルに実装する。図14Aに本実施例のパネルの上面図を、図14Bに、図14AのA-A'における断面図を示す。

【0107】

25 図14A、図14Bに示すパネルでは、基板5001上に設けられた画素部5002が、同じく基板5001上に設けられたシール材5009に囲まれており、充填材5210と共に基板5001とカバー材5008の間に封止されている。

【0108】

画素部5002には複数のトランジスタと発光素子5303が形成されている。図14Bでは、画素部5002に含まれる駆動用トランジスタ5202を代表的に図示した。駆動用トランジスタ5202と発光素子5303は電氣的に接続されている。なお本実施例では駆動用トランジスタと発光素子が電氣的に接続されている例を示しているが、駆動用トランジスタと発光素子との間に電流制御用トランジスタが直列に接続されていても良い。

【0109】

駆動用トランジスタ5202及び発光素子5303は充填材5210によって覆われている。本実施例では充填材5210として酸化バリウム等の吸湿性物質が添加された樹脂を用いる。樹脂は、紫外線硬化樹脂または熱硬化樹脂を用いることができ、PVC（ポリビニルクロライド）、アクリル、ポリイミド、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、PVB（ポリビニルブチラル）またはEVA（エチレンビニルアセテート）を用いることができる。なお、充填材5210としては窒素やアルゴンなどの不活性な気体も用いることは可能である。

【0110】

5010は電源線に接続された引き回し配線であり、駆動用トランジスタ5202のソースに電氣的に接続されている。引き回し配線5010はシール材5009と基板5001との間を通り、異方導電性フィルム5300を介してFPC5006が有するFPC用配線5301に電氣的に接続される。

【実施例10】

【0111】

図15に示す画素は、発光素子804と、スイッチング用トランジスタ801と、駆動用トランジスタ802と、電流制御用トランジスタ803と、消去用トランジスタ806とを有している。上記素子に加えて容量素子805を画素に設けても良い。駆動用トランジスタ802、電流制御用トランジスタ803及び消去用トランジスタ806は同じ極性を有する。本実施例では共にp型を有しているが、n型であってもよい。そして駆動用トランジスタ802と電

流制御用トランジスタ 803 の閾値電圧、 L/W の値及び動作領域に付いては、実施例 1 の場合と同様に設定すれば良い。

【0112】

5 スイッチング用トランジスタ 801 のゲートは、第 1 走査線 G_{aj} ($j=1 \sim y$) に接続されている。スイッチング用トランジスタ 801 のソースとドレインは、一方が信号線 S_i ($i=1 \sim x$) に、もう一方が駆動用トランジスタ 802 及び電流制御用トランジスタ 803 のゲートに接続されている。また消去用トランジスタ 806 のゲートは、第 2 走査線 G_{ej} ($j=1 \sim y$) に接続されている。

10 【0113】

駆動用トランジスタ 802 と、電流制御用トランジスタ 803 と、消去用トランジスタ 806 は直列に接続されている。そして駆動用トランジスタ 802、電流制御用トランジスタ 803 及び消去用トランジスタ 806 は、電源線 V_i ($i=1 \sim x$) から供給される電流が、駆動用トランジスタ 802、電流制御用トランジスタ 803 及び消去用トランジスタ 806 のドレイン電流として発
15 光素子 804 に供給されるように、電源線 V_i 、発光素子 804 と接続されている。図 15 では消去用トランジスタ 806 のソースが電源線 V_i に接続され、駆動用トランジスタ 802 のドレインが発光素子 804 の電極に接続され、電流制御用トランジスタ 803 が消去用トランジスタ 806 と駆動用トランジスタ 802 の間に設けられている。
20

【0114】

なお、駆動用トランジスタ 802、電流制御用トランジスタ 803 及び消去用トランジスタ 806 は、電源線 V_i と発光素子 804 の間において直列に接続されていれば良く、その 3 つのトランジスタの位置関係は、図 15 に示した
25 構成に限定されない。例えば消去用トランジスタ 806 が駆動用トランジスタ 802 と電流制御用トランジスタ 803 の間に設けられていても良いし、駆動用トランジスタ 802 と電流制御用トランジスタ 803 よりも発光素子 804 に近い位置に設けられていても良い。

【0115】

発光素子804の対向電極と、電源線Viのそれぞれには、発光素子804に順バイアス方向の電流が供給されるように、電源から電圧が与えられている。容量素子805が有する2つの電極は、一方は電源線Viに接続されており、
5 もう一方は駆動用トランジスタ802及び電流制御用トランジスタ803のゲートに接続されている。

【0116】

図15に示す画素は、その動作を書き込み期間、保持期間、消去期間と見分けて説明することができる。書き込み期間と保持期間におけるスイッチング用トランジスタ801、駆動用トランジスタ802及び電流制御用トランジスタ803の動作については、図2の場合と同様である。ただし消去用トランジスタ806は、書き込み期間と保持期間においてオンになるように、また消去期間においてはオフとなるように、第2走査線Gejの電位を制御する。消去期間において消去用トランジスタ806がオフになると、発光素子804に強制的に電流が供給されない状態を作り出すことができる。
15

【実施例11】

【0117】

図16を用いて、本発明の発光装置の、画素の断面構造について説明する。図16では、基板7000上にトランジスタ7001が形成されている。トランジスタ7001は第1の層間絶縁膜7002で覆われており、第1の層間絶縁膜7002上には樹脂等で形成されたカラーフィルタ7003と、コンタクトホールを介してトランジスタ7001と電氣的に接続されている配線7004が形成されている。
20

【0118】

そしてカラーフィルタ7003及び配線7004を覆うように、第1の層間絶縁膜7002上に、第2の層間絶縁膜7005が形成されている。なお、第1の層間絶縁膜7002または第2の層間絶縁膜7005は、プラズマCVD法またはスパッタ法を用い、酸化珪素、窒化珪素または酸化窒化珪素膜を単層
25

でまたは積層して用いることができる。また酸素よりも窒素のモル比率が高い酸化窒化珪素膜上に、窒素よりも酸素のモル比率が高い酸化窒化珪素膜を積層した膜を第1の層間絶縁膜7002または第2の層間絶縁膜7005として用いても良い。或いは第1の層間絶縁膜7002または第2の層間絶縁膜7005として、有機樹脂膜を用いても良い。

【0119】

第2の層間絶縁膜7005上には、コンタクトホールを介して配線7004に電氣的に接続されている配線7006が形成されている。配線7006の一部は陽極の機能を有しており、第2の層間絶縁膜7005を間に挟んで、カラーフィルタ7003と重なる位置に形成する。

【0120】

また第2の層間絶縁膜7005上には隔壁として用いる有機樹脂膜7008が形成されている。有機樹脂膜7008は開口部を有しており、該開口部において配線7006と電界発光層7009と陰極7010が重なり合うことで発光素子7011が形成されている。電界発光層7009は、発光層単独かもしくは発光層を含む複数の層が積層された構成を有している。なお、有機樹脂膜7008及び陰極7010上に、保護膜を成膜しても良い。この場合、保護膜は水分や酸素などの発光素子の劣化を促進させる原因となる物質を、他の絶縁膜と比較して透過させにくい膜を用いる。代表的には、例えばDLC膜、窒化炭素膜、RFスパッタ法で形成された窒化珪素膜等を用いるのが望ましい。また上述した水分や酸素などの物質を透過させにくい膜と、該膜に比べて水分や酸素などの物質を透過させやすい膜とを積層させて、保護膜として用いることも可能である。

【0121】

また有機樹脂膜7008は、電界発光層7009が成膜される前に、吸着した水分や酸素等を除去するために真空雰囲気下で加熱しておく。具体的には、100℃～200℃、0.5～1時間程度、真空雰囲気下で加熱処理を行なう。望ましくは 3×10^{-7} Torr以下とし、可能であるならば 3×10^{-8} Torr

r r以下とするのが最も望ましい。そして、有機樹脂膜に真空雰囲気下で加熱処理を施した後に電界発光層を成膜する場合、成膜直前まで真空雰囲気下に保つことで、信頼性をより高めることができる。

【0122】

- 5 また有機樹脂膜7008の開口部における端部は、有機樹脂膜7008上に一部重なって形成されている電界発光層7009に、該端部において穴があかないように、丸みを帯びさせることが望ましい。具体的には、開口部における有機樹脂膜の断面が描いている曲線の曲率半径が、 $0.2 \sim 2 \mu\text{m}$ 程度であることが望ましい。

10 【0123】

- 上記構成により、後に形成される電界発光層や陰極のカバレッジを良好とすることができ、配線7006と陰極7010が電界発光層7009に形成された穴においてショートするのを防ぐことができる。また電界発光層7009の応力を緩和させることで、発光領域が減少するシュリンクとよばれる不良を低減させることができ、信頼性を高めることができる。

15 【0124】

- なお図16では、有機樹脂膜7008として、ポジ型の感光性のアクリル樹脂を用いた例を示している。感光性の有機樹脂には、光、電子、イオンなどのエネルギー線が露光された箇所が除去されるポジ型と、露光された箇所が残るネガ型とがある。本発明ではネガ型の有機樹脂膜を用いても良い。また感光性のポリイミドを用いて有機樹脂膜7008を形成しても良い。ネガ型のアクリルを用いて有機樹脂膜7008を形成した場合、開口部における端部が、S字状の断面形状となる。このとき開口部の上端部及び下端部における曲率半径は、 $0.2 \sim 2 \mu\text{m}$ とすることが望ましい。

25 【0125】

配線7006は透明導電膜を用いることができる。ITOの他、酸化インジウムに $2 \sim 20\%$ の酸化亜鉛(ZnO)を混合した透明導電膜を用いても良い。図16では配線7006としITOを用いている。配線7006は、その表面

が平坦化されるように、CMP法、ポリビニルアルコール系の多孔質体を用いた拭浄により研磨しても良い。またCMP法を用いた研磨後に、配線7006の表面に紫外線照射、酸素プラズマ処理などを行ってもよい。

【0126】

- 5 また陰極7010は、光が透過する程度の膜厚とし、仕事関数の小さい導電膜であれば公知の他の材料を用いる。例えば、Ca、Al、CaF、MgAg、AlLi等が望ましい。なお陰極側から光を得るためには、膜厚を薄くする方法の他に、Liを添加することで仕事関数が小さくなったITOを用いる方法もある。本発明で用いる発光素子は、陽極側と陰極側の両方から光が発せられる構成であれば良い。
- 10

【0127】

- なお、実際には図16まで完成したら、さらに外気に曝されないように気密性が高く、脱ガスの少ない保護フィルム（ラミネートフィルム、紫外線硬化樹脂フィルム等）や透光性のカバー材7012でパッケージング（封入）することが好ましい。その際、カバー材の内部を不活性雰囲気にしたり、内部に吸湿性材料（例えば酸化バリウム）を配置したりするとOLEDの信頼性が向上する。そして本発明では、カバー材7012にカラーフィルタ7013を設けても良い。
- 15

【0128】

- 20 なお、本発明は上述した作製方法に限定されず、公知の方法を用いて作製することが可能である。

【実施例12】

【0129】

- 本実施例では、図4Aに示した画素の、上面図の一実施例について説明する。
- 25 図17に本実施例の画素の上面図を示す。8001は信号線、8002は電源線に相当し、8004は第1走査線、8003は第2走査線に相当する。本実施例では、信号線8001と電源線8002は同じ導電膜で形成し、第1走査線8004と第2走査線8003は同じ導電膜で形成する。また8005はス

イッチング用トランジスタであり、第1走査線8004の一部がそのゲート電極として機能する。また8006は消去用トランジスタであり、第2走査線8003の一部がそのゲート電極として機能する。8007は駆動用トランジスタ、8008は電流制御用トランジスタに相当する。駆動用トランジスタ8007は、そのL/Wが電流制御用トランジスタ8008よりも大きくなるように、活性層が曲がりくねっている。8009は画素電極に相当し、電界発光層や陰極（共に図示せず）と重なる領域（発光エリア）8010において発光する。

【0130】

10 なお本発明の上面図は本の一実施例であり、本発明はこれに限定されないことは言うまでもない。

【図面の簡単な説明】

【0131】

15 【図1】 本発明の画素に含まれるトランジスタの動作領域について説明する図。

 【図2】 本発明の発光装置の画素の回路図。

 【図3】 図2の画素の動作を示す図。

 【図4】 本発明の発光装置の画素の回路図。

 【図5】 本発明の発光装置の画素の上面図。

20 【図6】 駆動用トランジスタの断面構造を示す図。

 【図7】 発光装置の駆動回路の構成を示す図。

 【図8】 本発明の発光装置の上面図及び断面図。

 【図9】 本発明の発光装置を用いた電子機器の図。

 【図10】 従来の発光装置の画素の回路図。

25 【図11】 本発明の発光装置の画素の断面図。

 【図12】 本発明の発光装置の画素の断面図。

 【図13】 本発明の発光装置の画素の断面図。

 【図14】 本発明の発光装置の上面図及び断面図。

【図 1 5】 本発明の発光装置の画素の回路図。

【図 1 6】 本発明の発光装置の画素の断面図。

【図 1 7】 本発明の発光装置の画素の上面図。

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

発光素子と、前記発光素子に供給される電流を制御する第 1 及び第 2 のトランジスタとを画素に有し、

- 5 前記第 1 のトランジスタの閾値電圧は、前記第 2 のトランジスタの閾値電圧よりも高く、

前記第 1 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅より長く、

前記第 2 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅と同じかそれより短く、

- 10 前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が共に p 型であり、

前記発光素子、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て直列に接続されている発光装置。

【請求項 2】

- 15 発光素子と、前記発光素子に供給される電流を制御する第 1 及び第 2 のトランジスタとを画素に有し、

前記第 1 のトランジスタの閾値電圧は、前記第 2 のトランジスタの閾値電圧よりも低く、

前記第 1 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅より長く、

- 20 前記第 2 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅と同じかそれより短く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が共に n 型であり、

- 25 前記発光素子、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て直列に接続されている発光装置。

【請求項 3】

発光素子と、前記発光素子に供給される電流を制御する第 1 及び第 2 のトランジスタとを画素に有し、

前記第1のトランジスタはノーマリーオンであり、

前記第2のトランジスタはノーマリーオフであり、

前記第1のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、

前記第2のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短

5 く、

前記第1及び第2のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第1及び第2のトランジスタは極性が同じであり、

前記発光素子、前記第1のトランジスタ及び前記第2のトランジスタは全て
直列に接続されている発光装置。

10 【請求項4】

発光素子と、前記発光素子に供給される電流を制御する第1及び第2のトランジスタと、ビデオ信号の入力を制御する第3のトランジスタとを画素に有し、

前記第1のトランジスタはノーマリーオンであり、

前記第2のトランジスタはノーマリーオフであり、

15 前記第1のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、

前記第2のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短

く、

前記第1及び第2のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第3のトランジスタがオンになることで入力されるビデオ信号が、前記

20 第1及び第2のトランジスタのゲート電極に与えられるように、前記第3のトランジスタと前記第1及び第2のトランジスタとが接続されており、

前記第1及び第2のトランジスタは極性が同じであり、

前記発光素子、前記第1のトランジスタ及び前記第2のトランジスタは全て
直列に接続されている発光装置。

25 【請求項5】

発光素子と、前記発光素子に供給される電流を制御する第1及び第2のトランジスタと、ビデオ信号の入力を制御する第3のトランジスタと、電源電位の供給を制御する第4のトランジスタとを画素に有し、

前記第 1 のトランジスタはノーマリーオンであり、

前記第 2 のトランジスタはノーマリーオフであり、

前記第 1 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、

前記第 2 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短

5 く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 3 のトランジスタがオンになることで入力されるビデオ信号が、前記第 1 及び第 2 のトランジスタのゲート電極に与えられるように、前記第 3 のトランジスタと前記第 1 及び第 2 のトランジスタとが接続されており、

10 前記第 4 のトランジスタがオンになることで、前記電源電位が前記第 1 及び第 2 のトランジスタのゲート電極に供給されるように、前記第 4 のトランジスタと前記第 1 及び第 2 のトランジスタとが接続されており、

前記電源電位は、前記第 1 のトランジスタまたは前記第 2 のトランジスタのいずれか一方のソースに与えられており、

15 前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が同じであり、

前記発光素子、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て直列に接続されている発光装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、

20 前記第 1 のトランジスタはそのチャンネル幅に対するチャンネル長の比が 5 以上である発光装置。

【請求項 7】

画素電極と、前記画素電極に供給される電流を制御する第 1 及び第 2 のトランジスタとを画素に有し、

25 前記第 1 のトランジスタの閾値電圧は、前記第 2 のトランジスタの閾値電圧よりも高く、

前記第 1 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、

前記第 2 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短

く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が共に p 型であり、

前記画素電極、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て

5 直列に接続されている素子基板。

【請求項 8】

画素電極と、前記画素電極に供給される電流を制御する第 1 及び第 2 のトランジスタとを画素に有し、

10 前記第 1 のトランジスタの閾値電圧は、前記第 2 のトランジスタの閾値電圧よりも低く、

前記第 1 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅より長く、

前記第 2 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅と同じかそれより短く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

15 前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が共に n 型であり、

前記画素電極、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て直列に接続されている素子基板。

【請求項 9】

20 画素電極と、前記画素電極に供給される電流を制御する第 1 及び第 2 のトランジスタとを画素に有し、

前記第 1 のトランジスタはノーマリーオンであり、

前記第 2 のトランジスタはノーマリーオフであり、

前記第 1 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅より長く、

25 前記第 2 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅と同じかそれより短く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が同じであり、

前記画素電極、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て

直列に接続されている素子基板。

【請求項 10】

請求項 7 乃至請求項 9 のいずれか 1 項において、

- 5 前記第 1 のトランジスタはそのチャンネル幅に対するチャンネル長の比が 5 以上である素子基板。

【請求項 11】

発光素子に供給される電流を第 1 及び第 2 のトランジスタで制御し、

前記第 1 のトランジスタの閾値電圧は、前記第 2 のトランジスタの閾値電圧よりも高く、

- 10 前記第 1 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、
前記第 2 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が共に p 型であり、

- 15 前記発光素子、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て直列に接続されており、

前記第 1 のトランジスタは飽和領域で、前記第 2 のトランジスタは線形領域で動作する発光装置の駆動方法。

【請求項 12】

- 20 発光素子に供給される電流を第 1 及び第 2 のトランジスタで制御し、

前記第 1 のトランジスタの閾値電圧は、前記第 2 のトランジスタの閾値電圧よりも低く、

前記第 1 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、

- 25 前記第 2 のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が共に n 型であり、

前記発光素子、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て

直列に接続されており、

前記第 1 のトランジスタは飽和領域で、前記第 2 のトランジスタは線形領域で動作する発光装置の駆動方法。

【請求項 1 3】

- 5 発光素子に供給される電流を第 1 及び第 2 のトランジスタで制御し、
前記第 1 のトランジスタはノーマリーオンであり、
前記第 2 のトランジスタはノーマリーオフであり、
前記第 1 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅より長く、
前記第 2 のトランジスタはそのチャネル長がチャネル幅と同じかそれより短

10 く、

前記第 1 及び第 2 のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、
前記第 1 及び第 2 のトランジスタは極性が同じであり、
前記発光素子、前記第 1 のトランジスタ及び前記第 2 のトランジスタは全て直列に接続されており、

- 15 前記第 1 のトランジスタは飽和領域で、前記第 2 のトランジスタは線形領域で動作する発光装置の駆動方法。

【請求項 1 4】

請求項 1 1 乃至請求項 1 3 のいずれか 1 項において、
前記第 1 のトランジスタはそのチャネル幅に対するチャネル長の比が 5 以上
20 である発光装置の駆動方法。

【請求項 1 5】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いた表示装置。

【請求項 1 6】

- 25 請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いたデジタルスチルカメラ。

【請求項 1 7】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いたデジ

タルスチルカメラ。

【請求項 18】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いたパーソナルコンピュータ。

5 【請求項 19】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いたモバイルコンピュータ。

【請求項 20】

10 請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いた画像再生装置。

【請求項 21】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いたゴーグル型ディスプレイ。

【請求項 22】

15 請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、前記発光装置を用いたビデオカメラ。

20

25

【書類名】 要約書

- 発光素子と、発光素子に供給される電流を制御する第1及び第2のトランジスタとを画素に有する発光装置であって、第1のトランジスタはノーマリーオンであり、第2のトランジスタはノーマリーオフであり、第1のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅より長く、第2のトランジスタはそのチャンネル長がチャンネル幅と同じかそれより短く、第1及び第2のトランジスタはゲート電極が互いに接続されており、第1及び第2のトランジスタは極性が同じであり、発光素子、第1のトランジスタ及び第2のトランジスタは全て直列に接続されていることを特徴とする発光装置。
- 5